# Reactor de Plasma

Compacto, con Tambor Pequeño y Dispositivo de Incineración de Baja Temperatura

# PR500/510



500W

Cámara de reacción

ø215 x 305mm

### Diseñado con cámara grande de cuarzo resistente contra la mayoría de los procesos de plasma





#### Características

- Diseño compacto que permite ahorrar espacio con una sección de oscilación integrada en una parte de la cámara
- Funcionamiento y seguridad excepcionales con el sistema de puesta a punto automático como componente estándar
- Equipado con una gran cámara de cuarzo (ø215mm) que puede procesar grandes muestras de prueba

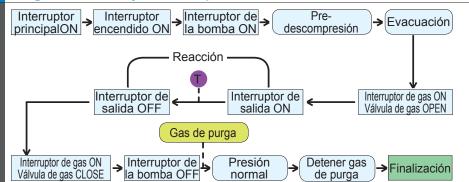
#### Aplicaciones

- Eliminación de fotorresistencia
- Limpieza de piezas
- Tratamiento con surfactante
- Micro pulido
- Ocrresponde a la oblea y al sustrato de vidrio

#### Especificaciones

Modelo	PR500 (medidor de flujo)	PR510 (medidor de flujo másico)
Método	Cámara tipo tambor de plasma directo	
Salida de alta frecuencia	Máx. 500W	
Frecuencia de oscilación	13.56MHz	
Puesta a punto	Automático	
Cámara de reacción	Hecho de cuarzo, ø215×305mm	
Gas de reacción	Sistema dual (O <sub>2</sub> / CF <sub>4</sub> )	
Sistema de control	Manual	Panel táctil automático
Material de tuberías	Acero inoxidable, teflón	
Dimensiones externas (W×D×Hmm)	438×520×760	520×630×760
Peso	~60kg	~60kg
Fuente de alimentación (50/60Hz)	AC100V~AC240V	AC100V~AC240V
Accesorios estandar	Cable de conexión: 1 juego completo Grasa de vacío: 1 unid Junta tórica para la cámara de reacción: 1 unid	
Accesorios incluidos	Capacidad para wafers (2,3,4,5,6 polegadas) Plataforma en angulo para uso general Túnel para grabado Suporte	

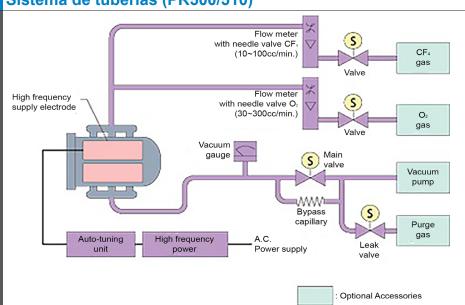
## Diagrama de Flujo de la Operación



#### Panel de control



# Sistema de tuberías (PR500/510)



### Cámara





Cámara de gran calibre de ø215mm

### Incineración



The gas plasma equipment has a wide range of applications from ashing, etching, dry cleaning, etc.